

С 344.1м

30/18

В-19

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

2887



В.С. Василев

О ФОТО-Э.Д.С. В р - в И р - и - в
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЕРЕХОДАХ
ПРИ ЗОНДОВОМ ОСВЕЩЕНИИ

Методами
малых промежуточных

1966

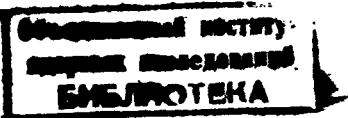
2887

4484/1 №.

В.С. Василев

О ФОТО-ЭДС. В Р-А И Р-И-А
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЕРЕХОДАХ
ПРИ ЗОНДОВОМ ОСВЕЩЕНИИ

Направлено в "Изв. Болгарской АН"



В работе ^{/1/} впервые был использован световой зонд на германниевом р-п переходе для определения времени жизни электронов в р-области и дырок в п-области. В этой работе отмечается, что фотоньктирированные электроны и дырки будут диффундировать на расстояние x от перехода, уменьшаясь экспоненциально $[\exp(-x/L)]$, где $L = (D\tau)^{1/2}$ — диффузионная длина, D — коэффициент диффузии и τ — время жизни соответствующих неравновесных носителей тока.

Аналогичным образом в работе ^{/2/} мы определяли время жизни фотоньктирированных электронов в р-области р-и-п кремниевых детекторов.

В работах ^{/3,4/} мы использовали световой зонд для исследования структуры р-и-п и р-п кремниевых детекторов ядерных излучений. В этих работах экспериментально разработан метод светового зонда для определения толщины слоев в р-п и р-и-п переходах.

В настоящей работе на основе большого экспериментального материала мы поставили перед собою задачу :

а) проанализировать форму кривых для фото-э.д.с., возникающей в цепи детектора, когда световой зонд пересекает р-, i- и п- области и

б) вывести приблизительную аналитическую зависимость для фото-э.д.с. в функции направления движения светового зонда. .

Точное теоретическое решение этой проблемы весьма затруднительно, так как возникающая фото-э.д.с. в р-и-п структуре зависит от:

фоточувствительности материала;

интенсивности и состава света;

квантового выхода и коэффициента поглощения света в материале;

геометрии образца;

геометрии светового зонда;

электродов;

качества п-i и i-p переходов и времени жизни токовых носителей в объеме; состояния поверхности и времени жизни токовых носителей на поверхности; от наличия на детекторе обратного смещения и пр.

Несмотря на сложности рассматриваемой проблемы, так как абсолютные значения для фото-э.д.с. при этом анализе не нужны, при некоторых допущениях в одномерном решении легко получается зависимость фото-э.д.с. от положения светового зонда в направлении, перпендикулярном плоским переходам.

1. Теоретическая часть

Как и в нашей работе^{/5/}, где были проанализированы токи в p-i-n -полупроводниковом структуре при обратных смещениях и без них, будем рассматривать зонную энергетическую схему этой структуры, как показано на рисунке 1. В равновесии в темноте без внешних напряжений алгебраическая сумма всех токов (четыре электронных: -J₁, J₂, -J₅ и J₆ и четыре дырочных: J₃, -J₄, J₇ и -J₈) будет нуль, т.е.:

$$\sum_{i=1}^8 J_i = 0. \quad (1)$$

В условиях освещения генерируются дополнительные дырки и электроны, и при наступлении нового равновесия (при котором высота n-i и i-p барьеров уменьшается) возникает фото-э.д.с. на электродах. При зондовом освещении фото-э.д.с. будет возникать тогда, когда зонд находится на расстоянии от переходов немного больше соответствующей диффузионной длины L. Будем считать, что сами n-i и i-p переходы узки и контактное поле сосредоточено на них, так что фотоинъектированные носители тока только диффундируют.

Для удобства будем рассматривать световой штих (зонд) с длиной, соизмеримой с образцом, и шириной d, которая много меньше ширины каждой из областей n-, i- и p. Электроды находятся на расстоянии многих диффузионных длий от переходов и сами не создают выпрямляющих переходов.

а) световой зонд в n-области на расстоянии x_n от n-i-перехода

Если пренебречь влиянием поверхности, то, как представлено на рисунке 2а, на котором световая полоска зонда находится на расстоянии x_n от n-i-перехода в n-области, для распределения фотоинъектированных дырок в направлении x можно написать:

$$\Delta p(x_n) = \Delta p_0 \exp(-|x_n|/L_p), \quad (2)$$

где $\Delta p_0 = \Delta p(0)$ при $x_n = 0$.

Возникающая фото-э.д.с. V_n будет пропорциональна $\Delta p(x)$, т.е.:

$$V_n = \Delta p(x_n) = \Delta p_0 \exp(-|x_n|/L_p). \quad (3)$$

Как известно из /8,7/, $\Delta p_0 = \beta k T r$, где I - интенсивность света, β - квантовый выход, k - коэффициент поглощения света и r - время жизни генерированных дырок (или электронов). В стационарных условиях для определенного зонда и материала Δp_0 будет постоянно и независимо от x . Из наклона прямой $\ln V_n = f(x)$ экспериментально определяется диффузионная длина L_p , откуда и время жизни $r = L_p^2/D = 1/2kT$, так как известен коэффициент диффузии $D = kT\mu/q$ (k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура, q - заряд электрона и μ - подвижность).

б) световой зонд находится в p -области на расстоянии x_p от $i-p$ перехода

Если световой зонд находится в p -области на расстоянии x_p от $i-p$ перехода (см. рисунок 2б), для распределения фотонизированных электронов по x можно написать:

$$\Delta n(x_p) = \Delta n_0 \exp(-|x_p|/L_n), \quad (4)$$

где $\Delta n_0 = \Delta n(0)$ при $x=0$, а L_n - диффузионная длина электронов в p -области. Возникающая фото-э.д.с.

$$V_p = \Delta n(x_p) = \Delta n_0 \exp(-|x_p|/L_n). \quad (5)$$

в) световой зонд находится в i -области непосредственно до $n-i$ перехода

На рис. 2в световой зонд находится непосредственно до $n-i$ перехода. В этом случае, если толщина i -области W отвечает условию $d \ll W \leq L_i$, где L_i - биполярная диффузионная длина для собственного материала (одинаковая для электронов и дырок в i -области, которая рассматривается как область с собственной проводимостью), в формировании фото-э.д.с. V_i будут участвовать практически все электроны Δn_0

$$\Delta n_0 = \Delta n(0), \quad (6)$$

генерированные узким световым зондом, так как $x_i = 0$ и те дырки, которые не успевают рекомбинировать в i -области, пересекают $i-p$ переход при $x=W$, т.е.:

$$\Delta p(W) = \Delta p_0 \exp(-W/L_i) \quad (7)$$

$$V_i = \Delta n_{in} = \Delta n(0) + \Delta p(W) = \Delta n_0 + \Delta p_0 \exp(-W/L_i). \quad (8)$$

Так как принимается, что $\Delta n_0 = \Delta p_0$, из /7/ следует

$$V_{in} = \Delta m_{in} = \Delta n_0 [1 + \exp(-W/L_i)]. \quad (9)$$

г) световой зонд находится в i - области в непосредственной близости от i - p перехода

В этом случае при $d \ll W \leq L_i$, как показано на рисунке 2г,

$$V_{ip} = m_{ip} = \Delta p(0) + \Delta n(W) = \Delta n_0 [1 + \exp(-W/L_i)] = \Delta m_{in}; \quad (10)$$

так как

$$\Delta p(x_i) = \Delta p_0 \exp(-|x_i|/L_i), \quad (11)$$

где $\Delta p_0 = \Delta p(0)$

и $\Delta n(x_i) = \Delta n_0 \exp(-|x_i|/L_i), \quad (12)$

$$\Delta n(W) = \Delta n_0 \exp(-|W|/L_i).$$

д) световой зонд внутри i - области

Этот случай представлен на рисунке 2д. При выполнении условия $d \ll W \leq L_i$,

как видно из рисунка, $W \approx x_{in} + x_{ip}$ и

$$\begin{aligned} V_i &= \Delta m_i = \Delta n(x_i - x_{in} = W - x_{ip}) + \Delta p(x_{ip}) = \\ &= \Delta n_0 [\exp(-|W - x_{ip}|/L_i) + \Delta p_0 \exp(-|x_{ip}|/L_i)]. \end{aligned} \quad (13)$$

Из условия $\Delta n_0 = \Delta p_0$ следует, что

$$V_i = \Delta m_i = \Delta n_0 [\exp(-|W - x_{ip}|/L_i) + \exp(-|x_{ip}|/L_i)]. \quad (14)$$

При $x_{ip} = 0, W = \Delta m_i = \Delta m_{in} = \Delta m_{ip}$.

Формулы (3), (5) и (14) можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned} V_n &\approx \Delta p = \Delta n_0 R_n; \\ V_p &\approx \Delta n = \Delta n_0 R_p; \\ V_i &\approx \Delta m_i = \Delta n_0 R_i; \end{aligned} \quad (15)$$

где

$$R_n = \exp(-|x_n| / L_p);$$

$$R_p = \exp(-|x_p| / L_n)$$

$$R_i = \exp(-|W - x_{ip}| / L_i) + \exp(-|x_{ip}| / L_i). \quad (16)$$

Из уравнения (15) и (16) видно, что фото-э.д.с.

$$V_{n,i,p}(x) \approx \Delta n_0 R_{n,i,p}(x). \quad (17)$$

Для каждого конкретного случая можно определять приблизительно Δn_0 . Если Δn_0 неизвестно, функция $V_{n,i,p}(x)$ определяется от $R_{n,i,p}(x)$. При разных значениях для Δn_0 и известных $R_{n,i,p}(x)$ функция $V_{n,i,p}(x)$ будет деформироваться, но ее характер не будет меняться.

Пример. На рис. 3 представлена графическая зависимость $R_{n,i,p}(x) = f(x)$ ^{xxx}, вычисленная при $L_p = 0,3$ мм, $L_n = 0,6$ мм и в i -области для $L_i = 1, 2$ и 3 мм (кривые 1, 2 и 3)^{xxx} при $W = 2$ мм.

Из формул и графиков видно, что форма кривой для фото-э.д.с. в i -области зависит от ее ширины W и L_i . Из рисунка также видно, что при определенном W с уменьшением L_i изгиб кривой вниз в i -области увеличивается. Из функции $R_i(x) = f(x)$ видно, что при определенном L_i с увеличением W изгиб вниз все больше будет увеличиваться и при $W \gg L_i$ переходы $n-i$ и $i-p$ при зондовом освещении не будут связаны между собой и будут участвовать в формировании фото-э.д.с. самостоятельно.

2. Экспериментальные результаты и обсуждения

Приципиальная схема экспериментальных измерений представлена на рис. 4. С помощью микрометрического винта световой зонд перемещался в направлении x , и гальванометром измерялась фото-э.д.с. в зависимости от положения зонда на торце детектора. Было снято больше двухсот кривых при разных условиях: разных толщинах n , i -и p -областей, разных обработках поверхности, в вакууме, при разных интенсивностях света светового зонда, при линейных и круглых зондах, при разных электродах и зонах из монохроматического света с $\lambda = 400 \div 2000$ мкм. Оказалось, что в основном

^{xx}) Из формулы $\Delta n_0 = \beta k I r$ видно, что в n , i и p -областях, где время жизни имеет разные значения, получается разница в Δn_0 (для одного и того же зонда при постоянных β , k и I).

^{xxx}) R - безразмерная величина.

^{xxx}) Такие значения для L_i получены автором в работе на пластинке из i -кремния.

форма кривых при узких зондах (ниже 100 мкм) не зависят от геометрии зонда, т.е. одинакова как для линейных, так и для круглых зондов.

Для образцов с толщиной i -области $W \leq 3$ мм наблюдаются в основном кривые для фото-э.д.с., подобные представленным на рис. 5 и 6. На рис. 7 показана типичная кривая для образцов с широкими i -областями ($W = 4 \div 8$ мм). Как видно из рисунка, $n-i$ и $i-p$ переходы четко разделены и между ними уже наблюдается значительный спад в фото-э.д.с., который следует и из теории.

Из большинства образцов на $n-i$ переходах фото-э.д.с. имела меньшее значение, чем на $i-p$ -переходе (см. рис. 6 и 7). Мы предполагали, а потом и доказали, что причина наблюданной асимметрии связана с образованием над i -областью слоя с электронной проводимостью (n -тип). Время жизни носителей тока в этом слое много меньше, чем в глубине. Этот слой "частично" закорачивает $n-i$ и p -области, снижая роль i -области, уменьшая эффективность сбиения фотогенерированных носителей на $n-i$ переходе.

Образование такого n -слоя на кремниевой поверхности после травления мы исследовали в работе^{/8/} по изменению контактного потенциала на воздухе со временем.

Если действительно причина уменьшения значений фото-э.д.с. на $n-i$ переходе - поверхность, то при использовании для светового зонда монохроматического света с разной длиной волны - для длинноволнового света эта асимметрия должна уменьшаться, так как свет проникает глубже и роль поверхности уменьшается.

На рисунке 8 снята спектральная характеристика одного $p-i-n$ кремниевого детектора на спектрофотометре СФ-4, типичная для всех исследуемых образцов.

На рисунке 8 представлены три кривые для фото-э.д.с. одного и того же $p-i-n$ кремниевого детектора с толщиной i -области $W = 8,3$ мм. Кривая 1 снята при использовании для зонда обычного света, кривая 2 - для светового зонда с длиной волны $\lambda = 1250$ мкм, а кривая 3 - для светового зонда с $\lambda = 800$ мкм. Из рисунка видно, что при использовании светового зонда с очень короткой длиной волны света, который сильно поглощается на поверхности, эффективность сбиения на $n-i$ переходе уменьшается. При зонде с длинным светом (в инфракрасной области), который проникает глубоко в объем, на $n-i$ переходе фото-э.д.с. очень мало отличается от ее значения на $i-p$ переходе (кривая 2). При обычном свете, как и должно ожидаться (кривая 1), кривая для фото-э.д.с. занимает некоторое среднее положение. Из этих экспериментов можно заключить, что над i -областью на воздухе образуется тонкий слой n -проводимости.

Наблюдаемые небольшие различия в значениях фото-э.д.с. при $n-i$ и $i-p$ переходах на кривой 2, по всей вероятности, имеют объемный характер. Из них видно, что $i-p$ переход "более сильный" по сравнению с $n-i$ переходом.

На рис. 10 представлены две кривые для одного и того же образца. Кривая 2 получена сразу после травления, когда на поверхности образовался n -слой, а кривая 1 — после шлифовки, когда на поверхности образовался слой более p -типа. Подобные кривые с образованием на поверхности p -пленки наблюдаются и после обработки детекторов в бихромате калия.

После соответствующих обработок измерялась контактная разность потенциалов (КРП) относительно золотого электрода методом вибрационного конденсатора, описанным в ^{8/}. Для травленой поверхности $KRP = \frac{1}{q}(\phi_{A_u} - \phi_{S_1}) = 0,53$ в, а для шлифованной поверхности $KRP = 0,19$ в. Если примем, что работа выхода золотого эталона $\phi_{A_u} = 4,8$ эв, тогда для работы выхода травленой кремниевой поверхности получается $\phi_{S_1} = 4,3$ эв, а для шлифованной $\phi_{S_1} = 4,8$ эв, этот факт говорит о том, что на поверхности после травления образуется загиб энергетических зон вниз (более n -типа), а после шлифовки — вверх (более p -типа) и разница в контактных потенциалах для этих обработок составляет около 0,3 в.

Заключение

1. Получены уравнения для фото-э.д.с., возникающей на $p-i-n$ полупроводниковой структуре при зондовом освещении.
2. Разработанная теория экспериментально качественно подтверждена при разных толщинах i -области с различной геометрией и интенсивностью светового зонда.
3. При использовании монохроматического света удалось показать влияние поверхности на фото-э.д.с. и формирование после травления слоя n -типа над i -областью.
4. Показано, что при образовании на поверхности слоя более p -типа (после шлифовки и обработки в бихромате калия) максимум фото-э.д.с. перемещается над $n-i$ переходом.
5. Отмечается, что этим методом с успехом можно использовать для исследования образования пленок над i -областью и определить тип их проводимости по местонахождению максимума фото-э.д.с.

Литература

1. F.S. Goucher, G.L. Pearson, M. Sparks, G.K. Teal and W. Shokley. Phys. Rev., 81, N 4, 637 (1951).
2. В.С. Василев. Препринт ОИЯИ, 2280, Дубна, 1965.

3. В.С. Василев, Б.М. Головин, Б.П. Осиенко, А. Червонко. Препринт ОИЯИ, 1694, Дубна, 1964; ПТЭ № 4, 206 (1965).
4. В.С. Василев, Л.А. Пермякова. Препринт ОИЯИ, 2702, Дубна, 1966.
5. В.С. Василев. Препринт ОИЯИ, 2888, Дубна, 1966.
6. С.М. Рывкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Москва, 1963.
7. Р. Смит. Полупроводники, перевод с английского, под редакцией В.П. Жузе, Москва, 1962.
8. В.С. Василев. Препринт ОИЯИ, Р-2201, Дубна, 1965.
9. В.С. Василев, Л.А. Пермякова. Препринт ОИЯИ, 2748, Дубна, 1966.

Рукопись поступила в издательский отдел
11 августа 1966 г.

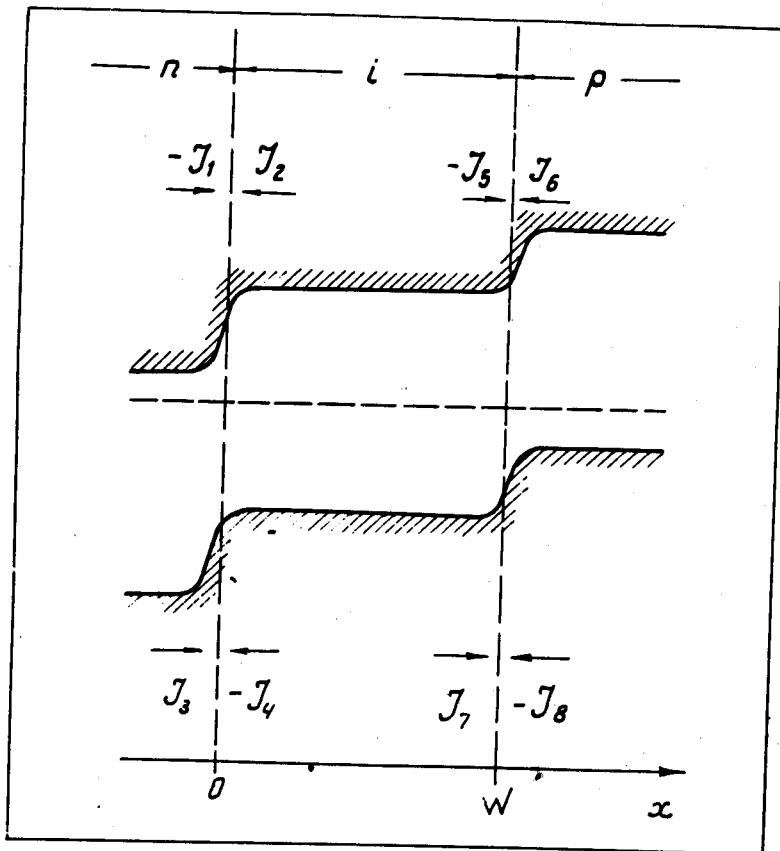


Рис. 1. Энергетическая диаграмма $n-i-p$ полупроводниковой структуры в равновесии.

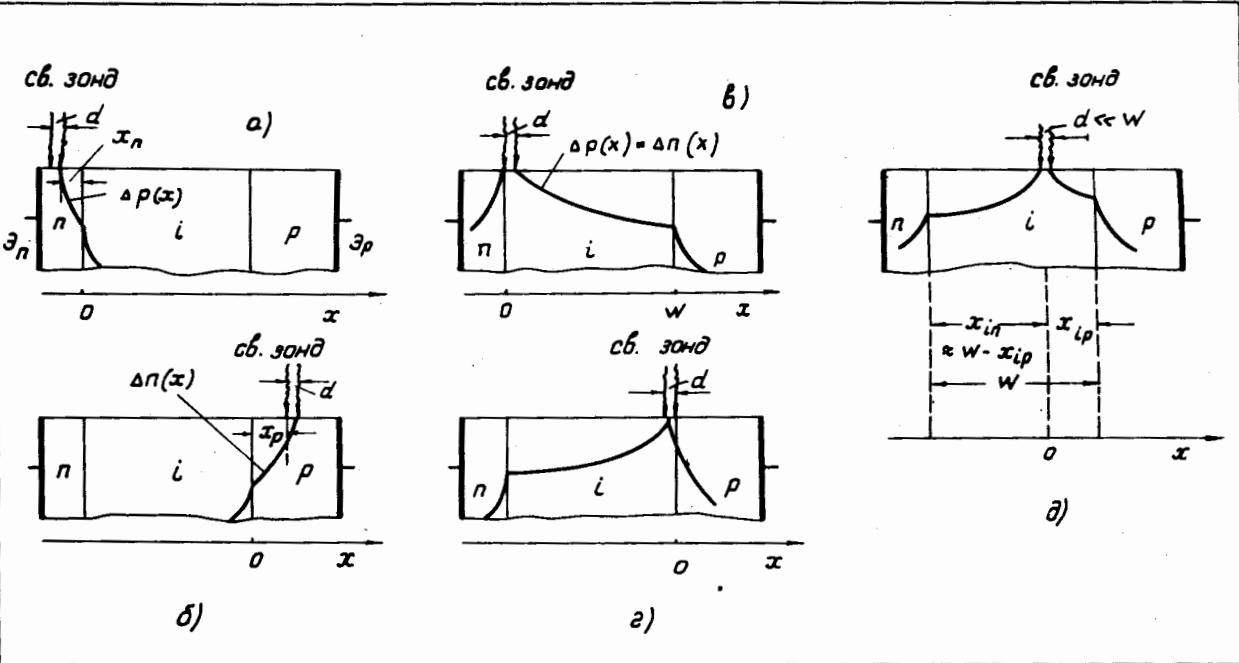


Рис. 2. n - i - p структура при зондовом освещении: а) световой зонд в n-области на расстоянии x_n от n - i перехода; \mathcal{E}_n , \mathcal{E}_p - электроды; d -ширина светового зонда; б) световой зонд в p-области на расстоянии x от i - p перехода; в) световой зонд в n-области непосредственно до n - i перехода; г) световой зонд внутри i -области.

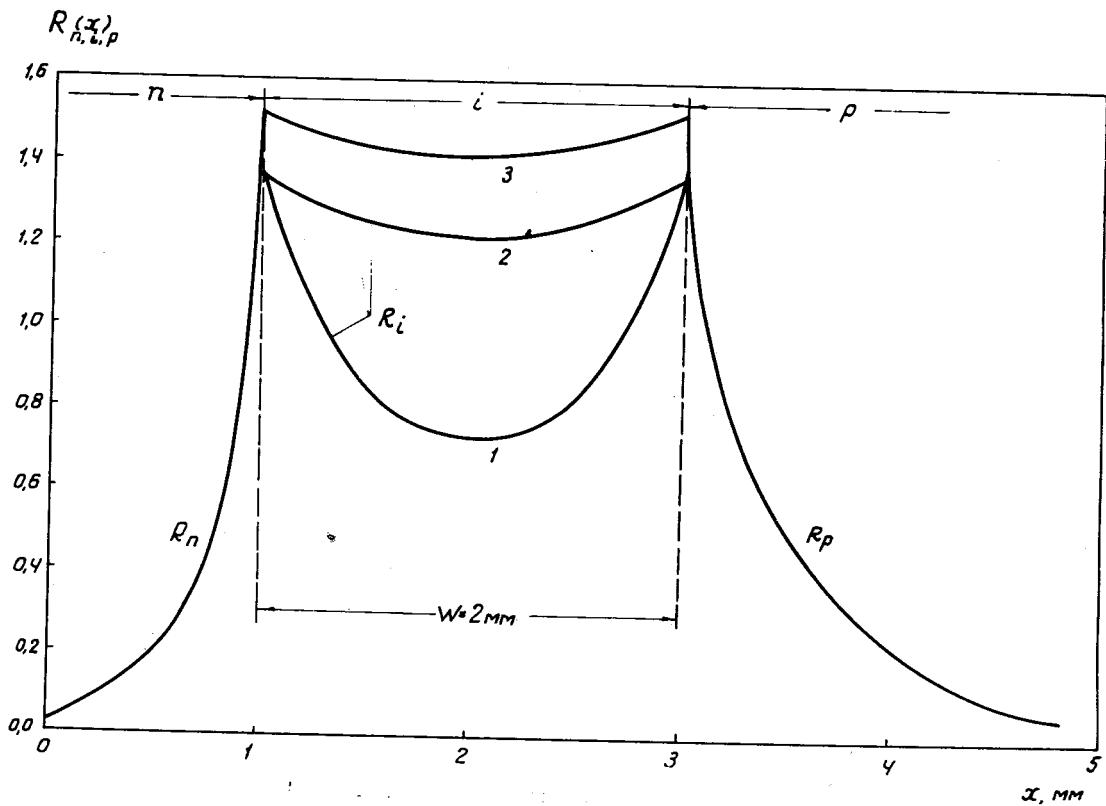


Рис. 3. Теоретические значения функции $R_{n,i,p}(x) = f(x)$ в n -области для $L_n = 0,8\text{ мм}$, в p -области для $L_p = 0,6\text{ мм}$ и в i -области (кривые 1,2 и 3) для $L_i = 1,2$ и 3 мм .

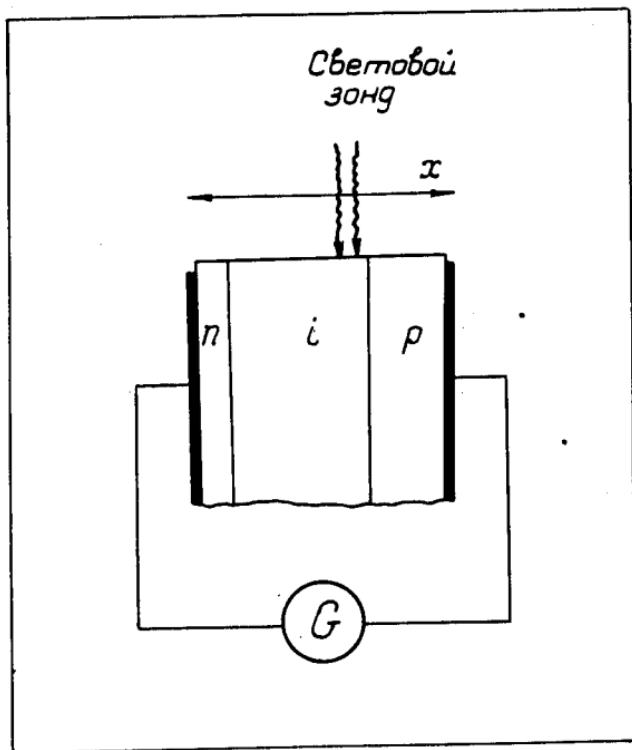


Рис. 4. Принципиальная схема измерения фото-э.д.с.

фотоэдс,
произв. единицы

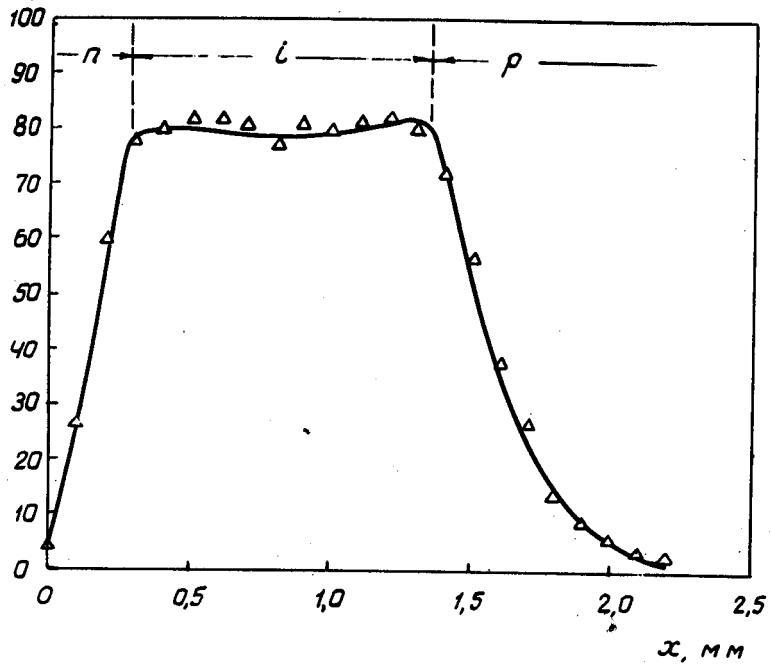


Рис. 5. Фото-э.д.с. тонкого р - i - в кремниевого детектора в зависимости от положения светового зонда.

фото эдс,
произв. единицы

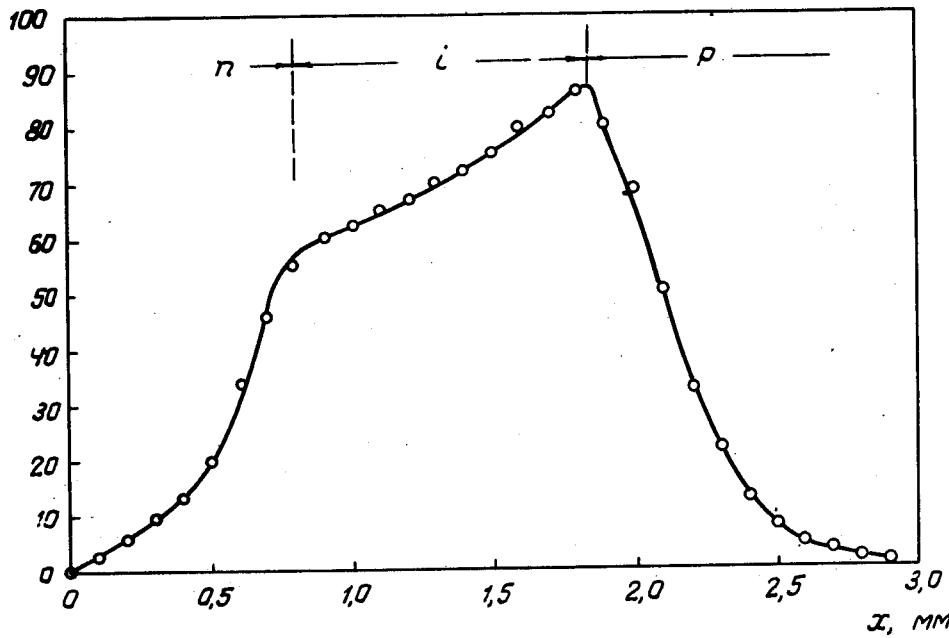


Рис. 6. Фото-э.д.с. тонкого $p - i - n$ кремниевого детектора в зависимости от положения светового зонда.

фото эдс,
произв. единицы

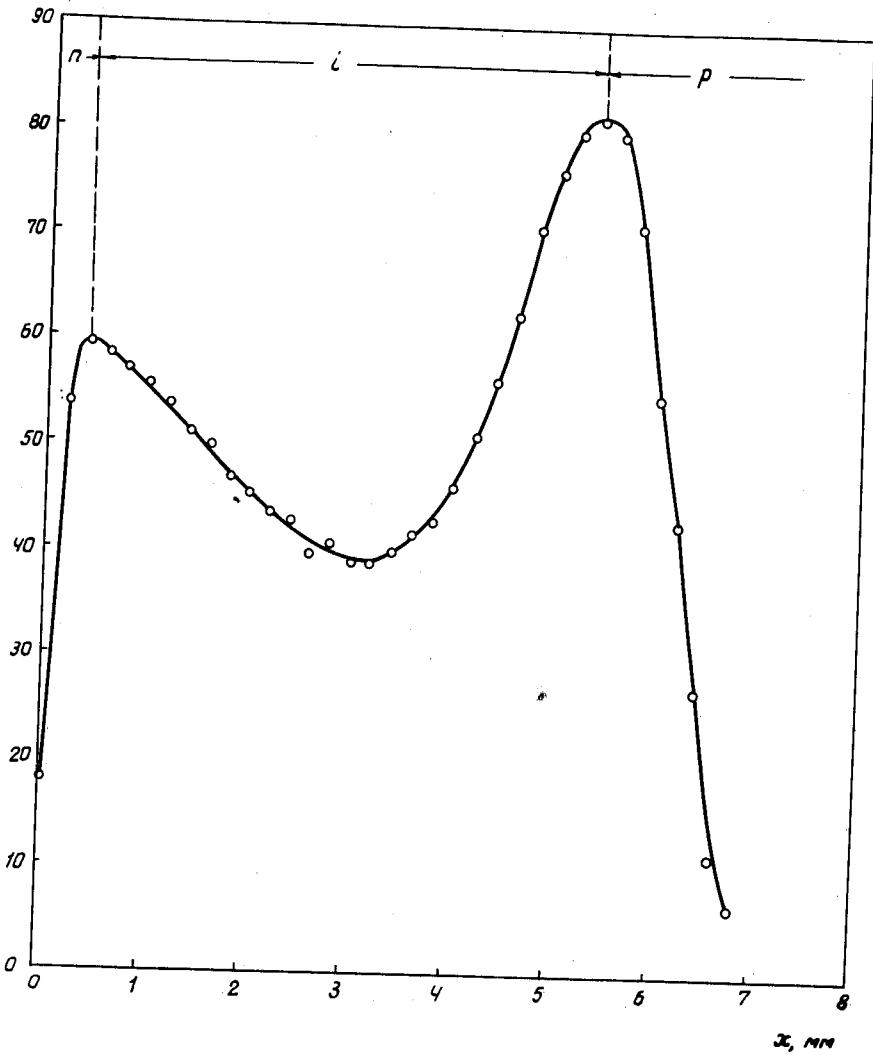


Рис. 7. Фото-э.д.с. толстого р - i - в кремниевого детектора в зависимости от положения светового зонда.

Рис. 8. Спектральная характеристика р-и - n кремниевого детектора.

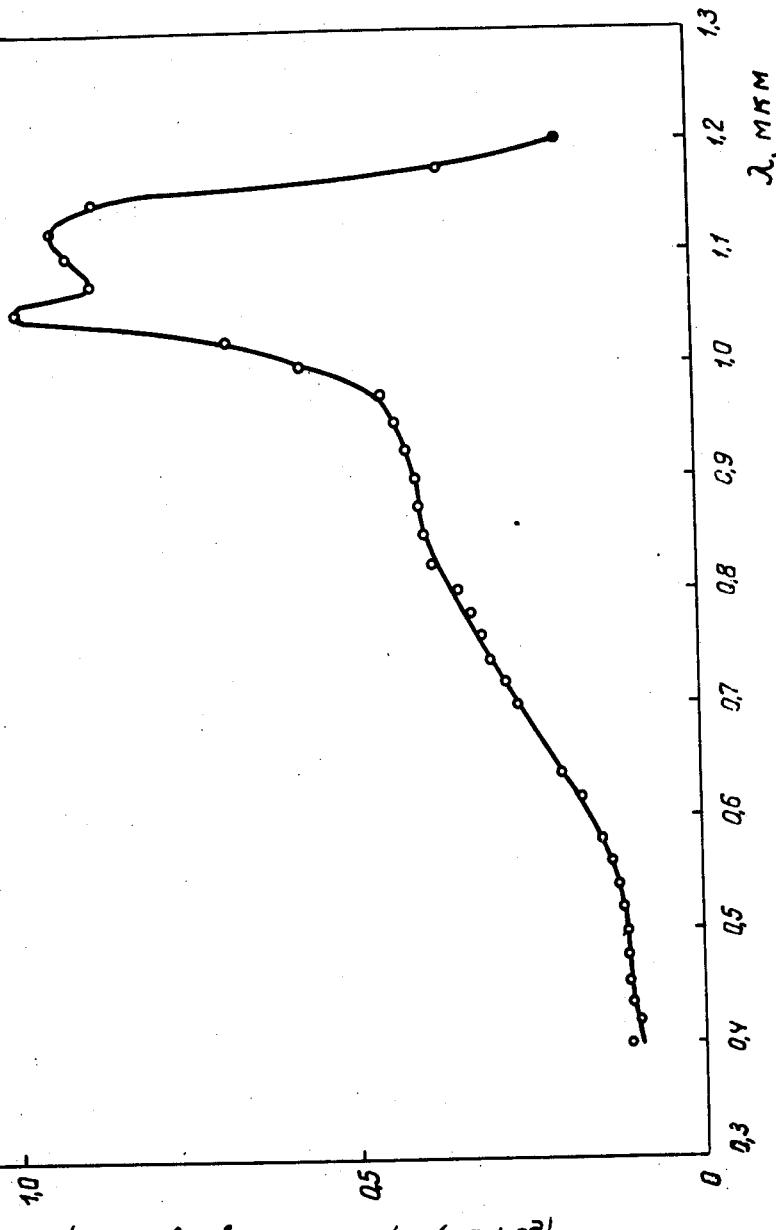


Фото эдс
произв. единицы

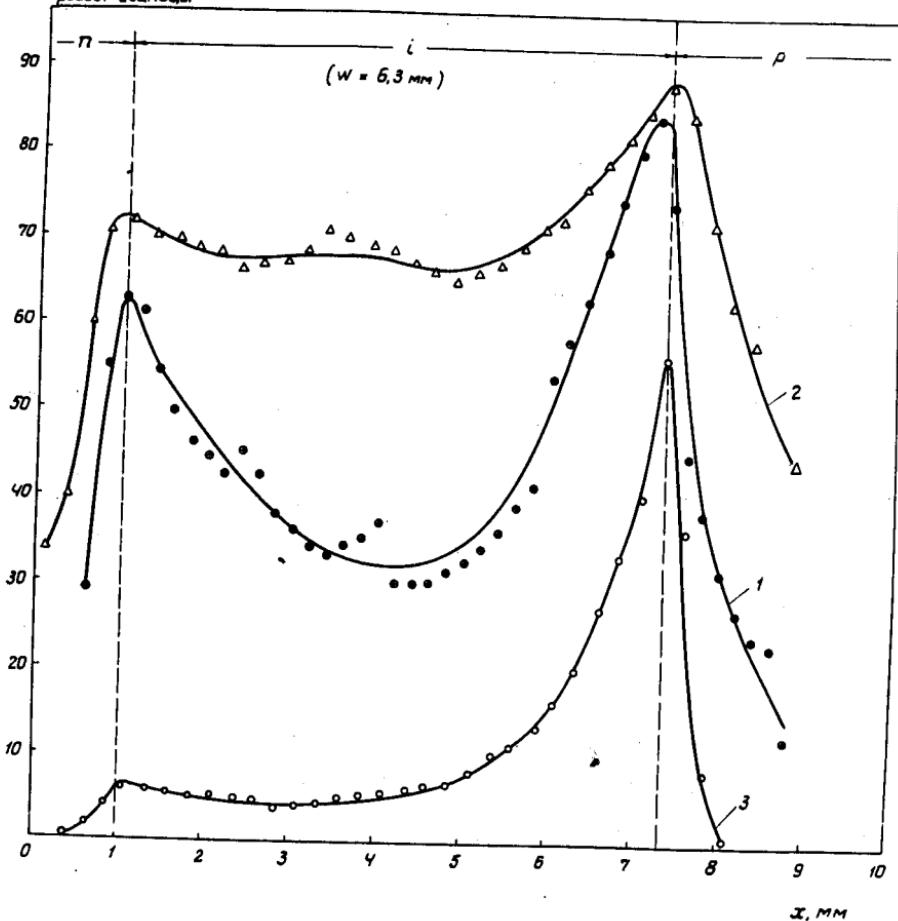


Рис. 8. Фото-э.д.с. толстого кремниевого детектора в зависимости от положения светового зонда; кривая 1 – при использовании для зонда обычного белого света; кривая 2 – свет с $\lambda = 1250 \text{ мкм}$ и кривая 3 – свет с $\lambda = 600 \text{ мкм}$.

Фото-эдс,
произв. единицы

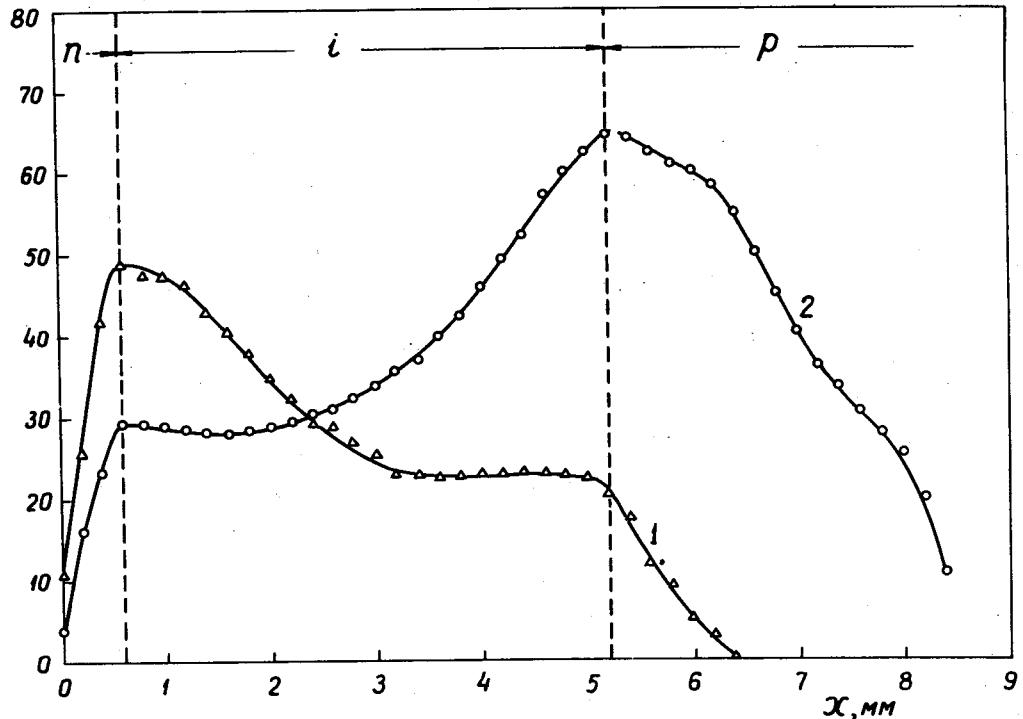


Рис. 10. Фото-э.д.с. одного р - i - п детектора в зависимости от положения светового зонда; кривая 2 - снята на травленой поверхности; кривая 1 - на шлифованной.